## Оценка ширин запрещенных полос в твердых растворах CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> по рассчитанным полным плотностям электронных состояний

© А.А. Лаврентьев, Б.В. Габрельян, И.Я. Никифоров

Донской государственный технический университет, 344010 Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: sintez@aaanet.ru

(Поступила в Редакцию 21 сентября 2000 г. В окончательной редакции 1 декабря 2000 г.)

Методом локального когерентного потенциала рассчитаны локальные парциальные и полные плотности электронных состояний твердых растворов CuGa $(S_xSe_{1-x})_2$  (x = 0, 0.17, 0.33, 0.50, 0.67, 0.83, 1.0) в приближении виртуального кристалла. Параметры кристаллической решетки исследованных халькопиритных твердых растворов рассчитывались по теории Джефа и Зангера с использованием тетраэдрических радиусов Полинга. Проведенная оценка ширины запрещенных полос  $E_g$  показывает линейную зависимость  $E_g$  от концентрации x серы в анионной подрешетке, что соответствует экспериментальным данным, но сами величины  $E_g$  в расчете получились примерно на 0.5 eV меньше экспериментальных.

Твердые растворы в системе CuGaS<sub>2</sub>–CuGaSe<sub>2</sub> обладают полной растворимостью, т.е. существуют при любых концентрациях *x* серы в анионной подрешетке [1]. Свойства растворов CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> изучались в основном экспериментально, например, спектры фотолюминесценции и отражения исследованы в работах [2,3]. Исследование микротвердости твердых растворов CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> (и ряда других растворов) проведено в [4]. Экспериментальному и теоретическому исследованиям электронной энергетической структуры (ЭЭС) различных халькопиритов типа A<sup>I</sup>B<sup>III</sup>C<sub>2</sub><sup>VI</sup> и их твердых растворов посвящены работы [5–11].

При расчетах электронной энергетической структуры соединений типа А<sup>I</sup>В<sup>III</sup>С<sup>VI</sup> традиционно проводится ее сопоставление с ЭЭС изоэлектронных и изоструктурных бинарных соединений типа А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup>. Большинство бинарных соединений типа А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup> в нормальных условиях кристаллизуются в решетке сфалерита (цинковой обманки), которую можно представить как две гранецентрированные кубические подрешетки, сдвинутые на четверть главной диагонали куба. В такой структуре каждый анион (катион) имеет в качестве ближайших соседей четыре катиона (аниона), которые расположены в вершинах правильного тетраэдра. Вершина валентной полосы во всех халькогенидах А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup> формируется в основном [12,13] р-состояниями аниона, дно полосы проводимости — s- и p-состояниями катиона, а также *p*- и *d*-состояниями аниона.

Твердые растворы CuGa( $S_xSe_{1-x}$ )<sub>2</sub> кристаллизуются, как и концевые соединения, в решетке халькопирита, которая в первом приближении может быть представлена как удвоенная вдоль оси *z* решетка сфалерита (решетка задается двумя параметрами: *a* — вдоль осей *x* и *y*, и *c* = 2*a* — вдоль оси *z*). Но в отличие от сфалерита гранецентрированная катионная подрешетка теперь уже состоит из металлов двух разных типов, т.е. разбивается на две подрешетки, одна из которых содержит только атомы Cu, а другая — Ga. В результате оказывается нарушенным идеальное тетраэдрическое окружение атома С<sup>VI</sup>. Это искажение принято задавать двумя параметрами: тетрагональным сжатием, характеризующим отклонение значения параметра решетки с от 2а (искажение вдоль оси z), и значением смещения атома C<sup>VI</sup> из центра тетраэдра в плоскости ху. Вершина валентной полосы во всех халькогенидах  $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$  формируется в основном *p*-состояниями неметалла С<sup>VI</sup> и *d*-состояниями благородного металла А<sup>I</sup> [12,14], дно полосы проводимости — s-состояниями металла В<sup>III</sup>, p-состояниями атомов В<sup>III</sup> и С<sup>VI</sup>, а также *d*-состояниями атома С<sup>VI</sup>. Особенностью тройных соединений А<sup>I</sup>В<sup>III</sup>С<sub>2</sub><sup>VI</sup> является наличие *d*-состояний благородного металла у вершины валентной полосы, приводящее к разрешенной симметрии решетки гибридизации *p*-состояний неметалла С<sup>VI</sup> и *d*-состояний благородного металла А<sup>I</sup> (d-s, p резонанс [15]). Эта особенность приводит к резкому уменьшению ширины запрещенной полосы тройных полупроводников типа А<sup>I</sup>В<sup>III</sup>С<sup>VI</sup> по сравнению с бинарными изоэлектронными аналогами типа А<sup>II</sup>В<sup>VI</sup>.

Изменение параметров решетки твердых растворов  $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$  находится в соответствии с законом Вегарда [16,17]. Существующие экспериментальные данные указывают также на линейный характер зависимости ширины запрещенной полосы от состава раствора [1,16], которая растет с увеличением содержания серы, что соответствует изменению цвета этих кристаллов от светло-зеленого у CuGaS<sub>2</sub> до черного у CuGaSe<sub>2</sub> [17].

## 1. Метод расчета

Кристаллический muffin-tin-потенциал рассчитывался по схеме, предложенной в работе [18]. В этом подходе берутся перекрывающиеся атомные волновые функции компонентов соединения, вычисляется кристаллическая электронная плотность заряда и по ней строится не только обменная, но и кулоновская часть кристаллического потенциала. Учитывается также электростатический потенциал подрешеток (потенциал Маделунга). Обменная часть потенциала рассчитывается в  $X_{\alpha}$ -приближении.

Метод локального когерентного потенцила (ЛКП) [19] разрабатывался для расчетов локальных парциальных плотностей состояний неупорядоченных растворов замещения. Он неоднократно использовался нами для расчетов как чистых соединений, так и различных твердых растворов [12–14,20]. Основные формулы метода приведены, например, в [12].

Твердые растворы моделировались эффективными рассеивателями в приближении виртуального кристалла. Подрешетки металлов состоят из реальных рассеивателей, а анионная подрешетка — из эффективных

$$t_l^{\text{eff}}(E) = x t_l^{\text{S}}(E) + (1 - x) t_l^{\text{Se}}(E), \qquad (1)$$

здесь  $t_l^{\rm S}$  и  $t_l^{\rm Se}$  — одноузельные *t*-матрицы рассеяния серы и селена соответственно. Для расчета локальных парциальных плотностей электронных состояний серы строится кластер, в центре которого располагается атом серы, а на остальных координационных сферах — атомы металллов и эффективные рассеиватели (вместо атомов серы и селена). Для каждого типа атомов соединения строится свой кластер, а суммарная (полная) плотность состояний получается по формуле

$$n_{\text{tot}}(E) = \sum_{l} n_{l}^{\text{Cu}}(E) + \sum_{l} n_{l}^{\text{Ga}}(E) + 2\left(x \sum_{l} n_{l}^{\text{S}}(E) + (1-x) \sum_{l} n_{l}^{\text{Se}}(E)\right).$$
(2)

Джеф и Зангер предложили теорию [21], позволяющую рассчитывать все параметры кристаллической решетки любого халькопирита по атомным радиусам составляющих его элементов. Такой подход позволяет проводить расчеты ЭЭС без использования дополнительной экспериментальной информации о конкретном соединении. Он незаменим в случаях, когда отсутствует экспериментальная информация о значениях параметров кристаллической решетки халькопирита. В настоящей работе кристаллографические параметры всех исследованных растворов (и концевых соединений) рассчитывались по теории Джефа и Зангера с использованием тетраэдрических ковалентных радиусов Полинга  $(r_{tet}^i)$ . Если обозначить длины связей между соответствующими атомами соединений  $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$  как  $R_{AC}$  и  $R_{BC}$ , то параметры халькопирита вычисляются по следующим формулам [21]:

$$R_{AC} = r_{tet}^{A} + r_{tet}^{C}, \qquad R_{BC} = r_{tet}^{B} + r_{tet}^{C},$$

$$a = \sqrt{\frac{12a^{2}}{2\beta + \alpha - \sqrt{(2\beta + \alpha)^{2} - 18\alpha^{2}}}},$$

$$\eta = \sqrt{\frac{8(\beta - \alpha)}{3a^{2}}},$$

$$u = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2\eta^{2} - 1},$$
(3)

где  $\alpha = R_{AC}^2 - R_{BC}^2$ ,  $\beta = R_{AC}^2 + R_{BC}^2$ .

Рассчитанные параметры линейно зависят от концентрации серы в анионной подрешетке и примерно на 0.1 Å превышают экспериментальные значения.

Во всех расчетах выбирались кластеры, содержащие около 150 атомов.

## 2. Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены рассчитанные полные плотности состояний (ППС) твердых растворов CuGa $(S_xSe_{1-x})_2$  для концентраций серы в анионной подрешетке x = 0, 0.17, 0.33, 0.50, 0.67, 0.83, 1.0.



**Рис. 1.** Рассчитанные полные плотности электронных состояний в твердых растворах  $CuGa(S_xSe_{1-x})_2$  для кластеров, состоящих примерно из 150 атомов.



**Рис. 2.** Зависимость ширины запрещенной полосы  $E_g$  в твердых растворах CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub> от концентрации серы в анионной подрешетке. Экспериментальные данные взяты из [22].



**Рис. 3.** Рассчитанные полные плотности электронных состояний в CuGaSe<sub>2</sub> и CuGaS<sub>2</sub>. Штриховой линией показана полная плотность состояний в CuGaS<sub>2</sub> с параметрами кристаллической решетки CuGaSe<sub>2</sub>.

Проведенные расчеты показывают, что замещение селена серой не приводит к появлению новых уровней в запрещенной полосе, но вызывает плавное смещение по энергии вершины валентной полосы (ВВП) и дна зоны проводимости (ДЗП). При этом ВВП смещается в сторону меньших энергий, а ДПЗ — в сторону

Физика твердого тела, 2001, том 43, вып. 8

больших энергий, что и приводит к увеличению ширины запрещенной полосы с увеличением концентрации серы.

По полным плотностям состояний растворов с разной концентрацией х получена зависимость ширины запрещенной полосы от состава раствора  $E_{g}(x)$  (рис. 2 и таблица). Эта зависимость имеет линейный характер, что соответствует экспериментальным данным. Может показаться, что результат тривиален, так как кристаллографические параметры меняются по закону Вегарда и ввиду используемого приближения виртуального кристалла вместо одноузельных матриц рассеяния серы и селена используется их линейная комбинация. На самом деле это не так. Проведенные нами методом ЛКП в приближении виртуального кристалла расчеты ЭЭС изоструктурных и изоэлектронных бинарных аналогов твердых растворов CuGa $(S_x Se_{1-x})_2$  — растворов ZnS $_x Se_{1-x}$  [13] показали, что имеется значительный квадратичный вклад в зависимость  $E_g(x)$ . Кроме качественного определения того, как изменение расстояния Cu-S (или Cu-Se) влияет на ЭЭС соединения (а это основная проблема, связанная с приближением виртуального кристалла, в котором не учитывается различие длин связей Cu-S и Cu-Se), был проведен модельный расчет ЭЭС CuGaS<sub>2</sub> с кристаллографическими параметрами CuGaSe<sub>2</sub>. Рассчитанная полная плотность электронных состояний в сравнении с ППС "истинных" CuGaS2 и CuGaSe2 представлена на рис. 3. Видно, что изменение кристаллографических параметров от CuGaS<sub>2</sub> к CuGaSe<sub>2</sub> вызывает смещение вершины валентной полосы и дна полосы проводимости навстречу друг другу, причем такое, что ширина запрещенной полосы тестового CuGaS<sub>2</sub> совпадает с шириной запрещенной полосы CiGaSe2. При этом форма плотности электронных состояний в валентной полосе практически не меняется у истинного и тестового  $CuGaS_2$ , но сильно отличается у  $CuGaS_2$  и  $CuGaSe_2$ соответственно.

Как видно из рис. 2, полученные значения  $E_g$  меньше, чем экспериментальные. Учитывая результаты тестового расчета, можно связать этот факт с указанным выше отличием использованных параметров кристаллической решетки исследованных халькопиритов от экспериментальных. Действительно, для концевых соединений CuGaS<sub>2</sub> и CuGaSe<sub>2</sub> нами проводились расчеты полных

Рассчитанные и экспериментальные значения ширин запрещенных полос  $E_g$  (eV) в твердых растворах CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub>

Концентрация х	Расчет	Эксперимент [22]
0.00	1.23	1.70
0.17	1.31	_
0.25	_	1.87
0.33	1.53	_
0.50	1.68	2.08
0.67	1.73	_
0.75	_	2.29
0.83	1.88	_
1.00	2.04	2.50

плотностей электронных состояний и делались по ним оценки  $E_g$ , которые были ближе к экспериментальным значениям  $E_g$ . Однако сами параметры кристаллической решетки CuGaSe<sub>2</sub> и в особенности CuGaS<sub>2</sub>, по данным, например, обзорной статьи [21], имеют значительный разброс в значениях. В этом случае выбор параметров кристаллической решетки становится неоднозначным. Поскольку нас интересовали в основном тенденции в зависимости  $E_g(x)$ , то описанная выше единая схема расчета параметров кристаллической решетки исследуемых халькопиритов и их твердых растворов могла дать лишь одинаковую систематическую абсолютную ошибку в определении  $E_g$ , что и наблюдается на рис. 2.

Полученная разность значений Eg для концевых соединений как в твердых растворах ZnS<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub> [13], так и твердых растворах  $CuGa(S_xSe_{1-x})_2$  примерно одинакова (0.8 eV). Абсолютное же значение  $E_g$  в ZnS равно 3.8 eV, а в CuGaS<sub>2</sub> равно 2.5 eV, т.е. на 1.3 eV меньше. Для ZnSe значение  $E_g$  составляет приблизительно 2.8 eV, а в CuGaSe<sub>2</sub> —  $E_g = 1.7 \,\text{eV}$ , т. е. на 1.1 eV меньше. Наибольшее же отклонение зависимости  $E_g(x)$  в ZnS<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub> от прямой линии составляет примерно 0.1 eV, т.е. на порядок меньше изменения Eg. Тем самым доминирующее влияние на поведение Eg в твердых растворах тройных халькогенидов оказывают те же факторы, которые приводят к ее уменьшению в них по сравнению с двойными аналогами. Таким фактором является *p-d* расталкивающее взаимодействие (d-s, p резонанс). Его же влияние на поведение E<sub>g</sub> пропорционально изменению плотности р-состояний S и Se у вершины валентной полосы, которые меняются линейно с изменением концентрации. Нам представляется, что это и определяет линейный характер зависимости  $E_g$  в твердых растворах CuGa(S<sub>x</sub>Se<sub>1-x</sub>)<sub>2</sub>.

## Список литературы

- [1] M. Quintero, C. Rincon, P. Grima. J. Appl. Phys. 65, 7, 2739 (1989).
- [2] S. Tanaka, S. Kawami, H. Kolayashi, H. Sasakura. Phys. Chem. Sol. 38, 6, 680 (1977).
- [3] Б.К. Вайнштейн, В.М. Фридкин, В.Л. Индембот. Современная кристаллография. Т. 2. Наука, М. (1979). 360 с.
- [4] I.V. Bodnar, B.V. Korzum, A.P. Chernyakova. Phys. Stat. Sol. (a) **101**, 409 (1987).
- [5] J.L. Shay, B. Tell. Surf. Sci. 37, 748 (1973).
- [6] J.E. Jaffe, A. Zunger. Phys. Rev. B28, 10, 5822 (1983).
- [7] A.A. Lavrentyev, A.N. Gusatinskii, M.A. Blokhin, A.V. Soldatov, I.V. Bodnar, V.A. Letnev. J. Phys. C: Solid Stat. Phys. 20, 3445 (1987).
- [8] L.K. Samanta, D.K. Ghosh, G.C. Bhar. Phys. Rev. B33, 6, 4145 (1986).
- [9] В.Ф Агекян, Д. Раджаб, А.Ю. Серов. ФТТ 32, 2, 622 (1990).
- [10] В.Ф. Агекян, Н.В. Орехова, Д. Раджаб, А.Ю. Серов. ФТТ 34, 7, 2272 (1992).
- [11] Ю.А. Хазитарханов, Л.М. Сусликов, З.П. Гальмаши, В.Ю. Сливка. Квантовая электроника (Киев) 44, 24 (1993).
- [12] А.А. Лаврентьев, И.Я. Никифоров, А.Б. Колпачев, Б.В. Габрельян. ФТТ 38, 8, 2347 (1996).

- [13] Б.В. Габрельян, А.А. Лаврентьев, И.Я. Никифоров. ЖСХ 41, 3, 498 (2000).
- [14] А.А. Лаврентьев, Б.В. Габрельян, И.Я. Никифоров. ЖСХ 41, 3, 515 (2000).
- [15] E.P. Domashevskaya, V.A. Terekhov. Phys. Stat. Sol. (b) 105, 2, 121 (1981).
- [16] M. Robbins, J.C. Phillips, V.B. Lambrecht. J. Phys. Chem. Solid. 34, 1205 (1973).
- [17] И.В. Боднарь, Ю.В. Ворошилов, А.И. Лукомский. Неорган. материалы 13, 5, 921 (1977).
- [18] Г.В. Вольф, В.В. Дякин, В.П. Широковский. ФММ 38, 5, 949 (1974).
- [19] B.L. Gyorffy. Phys. Rev. B5, 6, 2382 (1972).
- [20] Б.В Габрельян, А.А. Лаврентьев, И.Я. Никифоров. ФТТ 41, *1*, 41 (1999).
- [21] J.E. Jaffe, A. Zunger. Phys. Rev. B29, 4, 1822 (1984).
- [22] L.K. Samamta, D.K. Ghosh, G.C. Bhar. Phys. Rev. B35, 9, 4519 (1987).